This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-170937

(43) Date of publication of application: 02.07.1990

(51)Int.CI.

C22C 9/06 H01L 23/50

(21)Application number: 63-324782

(71)Applicant: NIPPON MINING CO LTD

TATSUTA ELECTRIC WIRE &

CABLE CO LTD

(22)Date of filing:

24.12.1988

(72)Inventor: TSUJI MASAHIRO

WATANABE HIROAKI **FUKUDA TAKATOKI** TOKITA MASANORI

(54) COPPER ALLOY HAVING SUPERIOR DIRECT BONDING PROPERTY

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the copper alloy for lead frame applicable to all semiconductor products by specifying the surface hardness and the center line average height and maximum height of surface roughness of a copper alloy containing specific amounts of Ni and Si, respectively.

CONSTITUTION: This copper alloy is prepared by regulating the surface of an alloy material having a composition consisting of, by weight, 0.4-4.0% Ni, 0.1-1.0% Si, and the balance Cu so that surface hardness is Hv180 and surface roughness is $0.5\,\mu$ by center line average height Ra and $0.8\,\mu$ by maximum height Rmax. In the above alloy, high strength and high electric conductivity cannot be obtained when Ni content is below the lower limit, and, when it exceeds the upper limit, workability and solderability are deteriorated. As to Si content, high strength and high electric conductivity cannot be obtained when it is below the lower limit, and, when it exceeds the upper limit, workability and electric conductivity are remarkably deteriorated and solderability is also deteriorated. Further, when the values of the above Hy, Ra, and Rmax are $\langle 180, \rangle 0.15 \,\mu$, and $\langle 0.8 \,\mu$, respectively, the adhesive strength of bonding wire is deteriorated and, as a result, there are cases where peeling is brought about in a resin sealing stage, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

÷.,

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-170937

®Int. Cl. 3

證別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月2日

C 22 C 9/06 H 01 L 23/50

8015-4K 7735-5F ν

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

会発明の名称 ダイレクトポンデイング性の良好な銅合金

> 创特 題 昭63-324782

29出 顧 昭63(1988)12月24日

@発 眀 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見 者 辻 正 镎 工場内 明 渚 渡 辺 宏 昭 神奈川県高座郡寒川町倉見3番地 日本鉱業株式会社倉見 工場内

個発 明 者 福 H 叏 拀 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 タッタ電線株式会 社内

明 궁 H 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号 タッタ電線株式会 正 蹇 社内

മ്പ 顧 人 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号 日本鉱業株式会社 頣

60年 人 タツタ電線株式会社 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号

砂代 理 人 弁理士 小松 外2名 秀岳

明細盐

1. 発明の名称

ダイレクトポンディング性の良好な飼合金 2. 特許請求の範囲

- (1) N I 0.4~4.0 垃圾%、S i 0.1~1.0 重 量%を含み、緩部 C u 及び不可避不能物から なる合金の材料表面を表面硬さがHv 180以上 で、かつ表面担さが中心線平均担さ(Ra) で0.15μ s 以下、最大高さ (R...) で 0.8 μο以下となるように問題することにより、 ワイヤーボンディング川リード線を直接接着 可能としたことを特徴とするダイレクトポン ディング性の良好な弱合金。
- (2) N i 0.4~4.0 亞量%、S i 0.1~1.0 亚 量%を含み、残却Cu及び不可避不能物から なる合金に副成分としてP、As、Sb、 Fe, Co, Cr, Sn, Al, Ti, Zr, Mg、Be、Mn、Zn、In、B、Hf、 希土類元素からなる群より選択された 1 種又 は 2 種以上を総益で 0.001~2.0 血位%添加

した合金の材料表面を表面硬さが llv 180以上 で、かつ、炭面担さが中心線平均担さ(Ra) で0.15μm 以下、最大高さ(R ...)で 0.8 μα 以下となるように則然することにより、 ワイヤーボンディング川リード線を直接接着 可能としたことを特徴とするダイレクトポン ディング性の良好な銷合金。

- (3) 折出粒子が 5μ 以下である特許請求範囲 (1)又は(2)の組合金。
- (4) 股業含有量が10ppm 以下である特許請求範 四 (1)、(2) 又は(3) の知合金。
- 3. 発明の詳細な説明

【選案上の利用分野】・

本発明は半導体機器のリード材用組合金に、 ワイヤーポンティング川リード線を直接接沿 (ダイレクトポンディング) するおを可能にす るグイレクトポンディング性の良好な銅合金に 以する。

【従来の技術】

従来、半導体機器は、まず別または別合金の

これから分かるように、リード材と単導体素 チおよび半導体業子とリード材との接合のため には、必ずメッキを必要としていた。

ところがメッキ操作自体は、微小な側所への メッキであるために、非常に高い精度を必要と し、メッキの良否がダイボンドおよびワイヤー ボンドに直接影響を与えて、場合により不良品 が発生した。

また半導体素子およびリード材との材質の関係および耐久性、電導性、付着性などからみて、 金または銀のメッキが行われているが、これが

[発明が解決しようとする課題]

実際の製品に上記公知技術を適用した場合、 要求される信頼性が高いIC、LSI、VLS I製品としては、まだまだ満足できるレベルに はなっておらず、一部トランジスター用に使用 されている現状である。

従って、ダイレクトポンディング性という 収点から一層の改善をはかり、トランジスターから VLSIまでの全ての半導体製品に適用できるリードフレーム川翔合金が望まれている。

[課題を解決するための手段]

本允明者らは、ダイレクトポンディング性に及ばす経々の材料因子について検討を行ったところ、材料の数面担さ規定はRa...では不十分であり、中心線平均担さ(Ra)といった全体的な数面担さのレベルの規定が必要であることを見出した。従来Ra... 0.5 μ a 及び下といわれていたが、一郎Ra... 0.5 μ a を越えてもRa がある値以下であれば優れたダイレクトポンディング性を示す事等が料明した。

半導体機器の非常なコスト高を招いた。

このためメッキドやメッキ面積を減少させたり、また前記金や製にかえて、中金属を用いることなどを検討しているが、あまり週期的な効果は1つていない。

さらに半羽体案子のダイボンドのみをペーストで代替させて接合する技術が開発されて、半 切体案子のダイボンドの際のメッキが一応不要となったが、あいかわらずリード材と半導体案子とを金銭で接合するワイヤーボンディングの為にはメッキが必要であり、工程数はいっこうに減少せず、根本的な解決策にはなっていない。

ところで、グイレクトポンディング性を改善させるべく、過去にリードフレーム材料の製点から若干の検討は行われている。例えば特公昭 62-46071 では材料の表面担さが最大高さ(Rass)で 0.5μm 以下とする事、あるいはさらに折出物、介在物等の単一面積が 3×10⁻⁶mm² 以下にする事でダイレクトポンディング性が改善される事がわかっている。

さらに、材料の硬さもある値以上にしなければならない事を見出した。

そこで、本発明はNi 0.4~4.0 虹 立 %、 Si 0.1~1.0 重量を含み、残部Cu及び不可 避不能物からなる合金の材料表面を表面硬さが IIv 180以上で、かつ表面担さが中心線平均担さ (Ra)で0.15μ a 以下、最大高さ(Rain) で 0.8μα 以下となるように調整することによ り、ワイヤーポンティング用リード線を直接接 **着可能としたことを特徴とするダイレクトポン** ディング性の良好な飼合企およびNi 0.4~ 4.0 近量%、Si 0.1~1.0 近量%を含み、銭 部Cu及び不可避不能物からなる合金に副成分 ŁLTP, As, Sb, Fe, Co, Cr, Sn. Al. Ti. Zr. Mg. Be. Mn. Zn、In、B、Hf、希土類元素からなる 群より選択された1種又は2種以上を総量で 0.001~2.0 重量%添加した合金の材料表面を 表面硬さがHv 180以上でかつ表面狙さが中心線 平均担さ (R a) で 0.15μ a 以下、最大高さ ・ (R...)で 0.8μα 以下となるように割整することにより、ワイヤーボンディング川リード 線を直接接否可能としたことを特徴とするダイレクトボンディング性の良好な網合金および前記合金で折出粒子が 5μα 以下であるダイレクトボンディング性の良好な網合金および前記合金で破案含行量が10ppa 以下であるダイレクトボンディング性の良好な網合金である。

次に合金成分並びに他の項目の限定理由を説明する。Niの含有量を 0.4~4.0 重量%とする理由は、Ni含有量が 0.4重量%未満では、Siを 0.1重量%以上添加しても高速度でかっ高導電性を示す合金が得られず、逆にNi含有量が 4.0重量%を超えると加工性が低下し、半 III 付け性も低下する為である。

S 1 含有量を 0.1~1.0 重量% とした理由は、 S 1 含有量が 0.1重量% 未満では N i を 0.4重量% 以上添加しても高速度でかつ高導電性を示す合金が得られず、S 1 含有量が 1.0重量%を超えると加工性、導電性の低下が苦しくなり、

表面の平均的レベルが低く、かつ部分的にも有害な知さにならない事が必要であるためである。すなわち、本合金系ではRaが0.15μ = を超えると接着強度が低下し、また、Raが0.15μ = 以下であってもRan。が 0.8μ = を超えるとその部分の密着強度が低下し、前途したように問賠対止工程等でのストレスにより刺離を起こす場合があり、信頼性を損ねるためである。
【実施例】

第1数に示す組成の合金材料を、インゴットから熱間圧延さらには冷間圧延、焼鍋(溶体化焼鍋及び鳴効熱処理を含む)のくり返しにより0.25mm厚さの板とした。この数、表面硬さの進いは鳴効熱処理後圧延したり、さらにそれを熱処理したり、過時効させたり、溶体化させるといった方法を用い作り分けた。

また、 表面担さは各種表面担さの圧延ロールを用いたり、 最終収算になった後に、 各種担さの 表面研究を行い作製した。

このようにして刻造した各種試料にワイヤー

また半川付け姓も低下する為である。

副成分として、P、As、Sb、Fe、Co、Cr、Sn、Al、Ti、Zr、Mg、Be、Mn、Zn、ln、B、H(、希土が元素からなる群より選択された1 経以上の総盤が 0.001 近型%未満では高弦皮でかつ耐食性のある合金が得られず、また 2.0重量%を超えると明地性の低下及び半田付け性の低下が答しくなる為である。 また股素含有量を10ppa 以下とした理由は、10ppa を超えるとめっき密智性が低下するためである。 折出粒子を 5μm 以下にした理由は、5μm を超えると半田付け性、めっき密替性が低下するためである。

表面担さをIIv 180以上とした理由は、IIv 180 未満ではダイレクトポンディング後のポンディングワイヤーの接着強度が低く、斟酌封止工程 ででの刺繍を起こす場合があるためである。

表面組さを中心線平均組さ(Ra)で0.15 μェ以下、最大高さ(R...)で 0.8μェ以下 とした理由は、安定して強い接着を得るには、

ボンディングを行い、見かけ上の接合状態を収 察するとともに、ブルテストによる接合強度の 制定並びに破断箇所の収察を行った。

なお、ワイヤーポンディングとしてはサーモソニック法を用い、以下に示すポンディング条件で行った。

指果を第1 表に示す。この結果からもわかるように表面硬さが Η ν 180以上でかつ表面担さ も R a で 0.15 μ α 以下、 R ... で 0.8 μ α 以下 という全ての条件がそろった時に始めて、従来 のメッキ材並のポンディング性が得られる事が わかる。

特閉平2-170937(4)

第1表

	化学组成(近位%)				1771	Ra	R	4501	111-25	7{7-CE
	Cu	NI	Si	その他	(IIv)	(µ=)	(μ 0)	:33	U(c)	FE (
本発明の例	跃	1.4	0.3		147	0.08	0.65	И	11.5	的村課
	뚌	1.6	0.4	0.42n.0.1Xn	131	0.11	0.77	ĬΪ	11.2	胡林麗
	戏	1.6	0.4	0.03P0.5Sn0.11n	209	0.07	0.53	fi	11.8	einir
	族	3.2	0.7	0.2Fc0.1Mc0.1At	220	0.06	0,48	(i	12.0	的材料
	贬	2.2	0.6	0.1Cr0.1Xr0.18c	203	0.12	0.70	Ħ	11.1	印日部
	残	3.7	0.3	0.1Co0.1T10.021	218	0.08	0.66	Ti	11.6	用品級
	红	2.0	0.5	0.02As. 0.21.9.333	210	0.13	0.73	tī	11.2	印料器
比较	跃	1.4	0.3	-	163	0.18	1.54	li	9.5	的好部 一张 YSS
	技	1.6	0.4	0.4Zn.0.1%n	185	0.23	2.3	fi	9.2	다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
	坟	1.6	0.4	0.4Zn.0.1Kn	154	0.23	2.3	fi -zul	1.7	小 (3) (3) (3) (3)
	线	3.2	0.1	0.2Fe0.1%0.1At	171	0.25	1.9	tī	9.0	· 本語語

タツタ電線株式会社 代理人 弁理上 小 松 秀 岳

特許出頭人 日本配票株式会社

らしめたもので、メッキ工程を省き、コストを

大申に減少させる区めて実用的価値の高いもの

である。

[発明の効果]

本 免 明 は 、 あ る 特 定 の 成 分 系 で 表 面 観 さ 、 表 面 祖 さ 等 を 特 定 の 額 四 内 に な る よ う に 作 り 込 む こ と に よ り 、 ダ イ レ ク ト ボ ン ディ ン グ 性 を 改 音 し 、 I C 川 と し て も 信 額 性 を 持っ て 使 川 可 能 な